PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-316782

(43) Date of publication of application: 16.11.2001

(51)Int.CI.

C22C 45/02 H01F 1/153

(21)Application number: 2000-

(71)Applicant : ALPS ELECTRIC CO LTD

INOUE AKIHISA

(22)Date of filing:

22.09.2000

289491

(72)Inventor: KENMOTSU HIDETAKA

CHIN HORYU

KOSHIBA HISATO **MIZUSHIMA TAKAO IGARASHI KAZUSATO FUKUMURA HIROAKI**

INOUE AKIHISA

(30)Priority

Priority number : 2000054811

Priority date : 29.02.2000

Priority country: JP

(54) AMORPHOUS SOFT MAGNETIC ALLOY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an amorphous soft magnetic alloy having excellent soft magnetic properties, particularly having saturation magnetization higher than that of the conventional one, and further excellent in the thermal stability of magnetic properties.

SOLUTION: An amorphous soft magnetic alloy in which the temperature spacing Δ Tx of a supercooled liquid expressed by the formula of $\Delta Tx=Tx-Tg$ (wherein, Tx is a crystallization starting temperature, and Tg is a glass transition temperature) is ≥20K, Fe, Ga and one or more kinds of elements Q selected from P, C, Si and B are at least provided, and the main phase is composed of an amorphous phase is adopted.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.08.2003

[Date of sending the examiner's decision

of rejection]

Kind of final disposal of application

withdrawal

other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

10.12.2004

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-316782

(P2001 - 316782A)

(43)公開日 平成13年11月16日(2001.11.16)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

C 2 2 C 45/02 H01F 1/153 C 2 2 C 45/02

5E041

H01F 1/14

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 25 頁)

(21)出願番号

特顧2000-289491(P2000-289491)

(22)出顧日

平成12年9月22日(2000.9.22)

(31)優先権主張番号 特願2000-54811(P2000-54811)

(32)優先日

平成12年2月29日(2000.2.29)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(出願人による申告) 国等の委託研究の成果に係わる特 許出願(平成12年度新エネルギー・産業技術総合開発機 構「スーパーメタルの技術開発(ナノ・アモルファス構 造制御材料の開発)」委託研究、産業活力再生特別措置 法第30条の適用を受けるもの)

(71)出願人 000010098

アルプス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

(71)出願人 591112625

井上 明久

宮城県仙台市青葉区川内元支倉35番地 川

内住宅11-806

(72)発明者 剱物 英貴

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ

ス電気株式会社内

(74)代理人 100064908

弁理士 志賀 正武 (外6名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 非晶質軟磁性合金

(57) 【要約】

【課題】 優れた軟磁気特性を示し、特に飽和磁化が従 来のものよりも高く、更に磁気特性の熱的安定性に優れ た非晶質軟磁性合金を提供する。

【解決手段】 ΔTx=Tx-Tg(ただしTxは結晶化開 始温度、Tgはガラス遷移温度を示す。)の式で表され る過冷却液体の温度間隔ΔTxが2OK以上であって、 Feと、Gaと、P、C、Si、Bのうちの1種以上の 元素Qを少なくとも具備してなり、非晶質相を主相とす ることを特徴とする非晶質軟磁性合金を採用する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Feと、Gaと、P、C、Si、Bの うちの1種以上の元素Qとを具備してなり、非晶質相を 主相とする組織からなることを特徴とする非晶質軟磁性 合金。

【請求項2】 下記の組成式で表されることを特徴と する請求項1に記載の非晶質軟磁性合金。

 $(Fe_{1-a}T_a)$ $100-x-yGa_XQ_y$

【請求項3】 前記組成比を示すa、x、yが、0≦ a≦0.15、x≦20原子%、5原子%≦y≦50原子%であることを特徴とする請求項2に記載の非晶質軟磁性合金。

【請求項4】 前記組成比を示すa、x、yが、0≦ a≦0.15、0.5原子%≦x≦15原子%、7原子 %≦y≦35原子%であることを特徴とする請求項2に 記載の非晶質軟磁性合金。

【請求項5】 $\Delta Tx = Tx - Tg$ (ただしTxは結晶化開始温度、Tgはガラス遷移温度を示す。)の式で表される過冷却液体の温度間隔 ΔTx が20 K以上であって、Feと、Gaと、P、C、Si、Bのうちの1 種以上の元素Qとを具備してなり、非晶質相を主相とする組織からなることを特徴とする非晶質軟磁性合金。

【請求項6】 下記の組成式で表されることを特徴とする請求項5に記載の非晶質軟磁性合金。

 $(Fe_{1-a}T_a)$ $100-x-yGa_XQ_y$

ただし、TはCo、Niのいずれか一方または両方であり、QはP、C、Si、Bのうちの1種以上の元素であり、組成比を示すa、x、yは、 $0 \le a \le 0$. 15、 $x \le 20原子%、<math>y \le 50$ 原子%である。

【請求項7】 下記の組成式で表されることを特徴とする請求項5に記載の非晶質軟磁性合金。

(Fe1-aTa) 100-x-v-z-wGax (P1-bSib) vCzB

【請求項8】 前記組成比を示すa、b、x、v、z、wが、0≦a≦0.15、0.1≦b≦0.35、0.5原子%≦x≦15原子%、7原子%≦v≦20原子%、0原子%≦z≦9.5原子%、2原子%≦w≦14原子%であることを特徴とする請求項7に記載の非晶質軟磁性合金。

【請求項9】 前記組成比を示すa、b、x、v、z、wが、0≦a≦0.1、0.1≦b≦0.28、

0. 5原子%≦ x ≦ 1 5原子%、10原子%≦ v ≦ 1
5. 5原子%、0. 5原子%≦ z ≦ 6原子%、4原子% ≤ w ≦ 1 1原子%であることを特徴とする請求項7に記載の非晶質軟磁性合金。

【請求項10】 下記の組成式で表されることを特徴とする請求項5に記載の非晶質軟磁性合金。

(Fe1-aTa) 100-x-v-z-wGaxPvCzBw ただしTはCo、Niのいずれか一方または両方であり、組成比を示すa、x、v、z、wは、 $0 \le a \le 0$. 15、 $x \le 20$ 原子%、 $v \le 22$ 原子%、 $v \le 20$ 原子%である。

【請求項11】 前記組成比を示すa、x、v、z、wが、0 \le a \le 0.15、0.5原子% \le x \le 15原子%、7原子% \le v \le 20原子%、0原子% \le z \le 9.5原子%、2原子% \le w \le 14原子%であることを特徴とする請求項10に記載の非晶質軟磁性合金。

【請求項12】 前記組成比を示すa、x、v、z、wが、0 \le a \le 0.1、0.5原子% \le x \le 15原子%、10原子% \le v \le 15.5原子%、0.5原子% \le z \le 6原子%、4原子% \le w \le 11原子%であることを特徴とする請求項10に記載の非晶質軟磁性合金。

【請求項13】 下記の組成式で表されることを特徴とする請求項5に記載の非晶質軟磁性合金。

Fe75-tCotGax (P1-bSib) $_{V}$ CzBw ただし、組成比を示すb、t、x、v、z、wは、0 < b \leq 0.8、0原子% \leq t \leq 17.5原子%、x \leq 20原子%、v \leq 22原子%、0原子% \leq z \leq 10原子%、1原子% \leq w \leq 20原子%である。

【請求項14】 前記組成比を示すb、t、x、v、z、wが、0.1≤b≤0.35、5原子%≤t≤17.5原子%、0.5原子%≤x≤15原子%、7原子%≤v≤20原子%、0原子%≤z≤9.5原子%、2原子%≤w≤14原子%であることを特徴とする請求項13に記載の非晶質軟磁性合金。

【請求項15】 前記組成比を示すb、t、x、v、z、wが、0.1 \le b \le 0.28、7.5原子% \le t \le 12.5原子%、0.5原子% \le x \le 15原子%、10原子% \le v \le 15.5原子%、0.5原子% \le z \le 6原子%、4原子% \le w \le 11原子%であることを特徴とする請求項13に記載の非晶質軟磁性合金。

【請求項16】 下記の組成式で表されることを特徴とする請求項5に記載の非晶質軟磁性合金。

Fe75-tCotGaxPvCzBw

ただし、組成比を示す t 、 x 、 v 、 z 、 w は、 0 原子% ≦ t ≦ 1 7. 5 原子%、 x ≦ 2 0 原子%、 v ≦ 2 2 原子 %、 0 原子%≦ z ≦ 1 0 原子%、 1 原子%≦ w ≦ 2 0 原 子%である。

【請求項17】 前記組成比を示す t 、 x 、 v 、 z 、 w が、5原子%≦ t ≦ 17.5原子%、0.5原子%≤ x ≤ 15原子%、7原子%≤ v ≤ 20原子%、0原子%

≦ z ≦ 9. 5原子%、2原子%≦ w ≦ 1 4原子%であることを特徴とする請求項 1 6 に配徴の非晶質軟磁性合金。

【請求項18】 前配組成比を示す t、x、v、z、wが、7.5原子%≤t≤12.5原子%、0.5原子%≤x≤15原子%、10原子%≤v≤15.5原子%、0.5原子%≤z≤6原子%、4原子%≤w≤11原子%であることを特徴とする請求項16に配域の非晶質軟磁性合金。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の屆する技術分野】本発明は、非晶質軟磁性合金に関するものであり、特に、過冷却液体の温度間隔を有し、従来よりも飽和磁化が高く熱的安定性に優れた非晶質軟磁性合金に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から多元素合金のある種のものは、合金溶湯を急冷することにより非晶質相を形成し、これらは非晶質合金を形成するものとして知られている。また、この種の非晶質軟磁性合金のうち、特定の合金組成のものは、結晶化の前の過冷却液体の状態においてある広い温度領域を有し、これらはいわゆる金属ガラス合金(glassy alloy)を構成するものとして知られている。

【0003】また非晶質合金には軟磁気特性を示すものがあるが、特に金属ガラス合金は優れた軟磁気特性を示すとともに、液体急冷法で製造した非晶質合金の苅帯に比べてはるかに厚いバルク状の合金を形成できることも知られている。このような金属ガラス合金としては、例えば従来、TM-AI-Ga-P-C-B-Si系等(TMはFe、Co、Ni等の週移金属元素)の組成であって過冷却液体の温度間隔を有するものが知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来知られている金属ガラス合金については、飽和磁化において満足する特性が得られていないため、各種の磁気素子等に適用する場合に大きな制約があった。そこで従来から、高い飽和磁化を有する金属ガラス合金あるいは非晶質軟磁性合金の研究開発が進められていた。

【0005】本発明は上記亭悄に鑑みてなされたものであって、優れた軟磁気特性を示し、特に飽和磁化が従来のものよりも高く、更に磁気特性の熱的安定性に優れた非晶質軟磁性合金を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明は以下の模成を採用した。本発明の非晶質軟磁性合金は、Feと、Gaと、P、C、Si、Bのうちの1種以上の元衆Gとを具備してなり、非晶質相を主相とする組織からなることを特徴とする。

【0007】係る非晶質軟磁性合金によれば、磁性を示すFeと、非晶質形成能を有する元素Qを具備している

ので、非晶質相を主相とするとともに軟磁気特性を示す 非晶質軟磁性合金を構成することが可能となり、またG aは同時にキュリー温度を高める作用があるので、各種 磁気特性の熱的安定性が高い非晶質軟磁性合金を構成す ることが可能になる。

【 O O O 8 】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、先に 記憶の非晶質軟磁性合金であり、下記の組成式で寝され ることを特徴とするものである。

 $(Fe_{1-a}T_a)$ 100-x-yGaxQy

ただし、TはCo、Niのいずれか一方または両方であり、QはP、C、Si、Bのうちの1 種以上の元孫であり、組成比を示すa、x、yは、O $\leq a$ ≤ 0 . 1 5、x ≤ 2 0 原子%、y ≤ 5 0 原子%である。

【0009】また、前記組成比を示すa、x、yは、0 $\le a \le 0$. 15、 $x \le 20$ 原子%、5原子% $\le y \le 50$ 原子%の範囲であることがより好ましい。更に、前記組成比を示すa、x、yは、 $0 \le a \le 0$. 15、0. 5原子% $\le x \le 15$ 原子%、7原子% $\le y \le 35$ 原子%の節囲であることが更に好ましい。

【0010】かかる非晶質軟磁性合金によれば、Feと元素TとGaと元素Gが上記の組成節囲であるので、優れた軟磁気特性と各種磁気特性の熱的安定性を発現することが可能になる。

【OO11】次に、本発明の非晶質軟磁性合金は、 ΔT x=Tx-Tg(ただしTxは結晶化開始温度、Tgはガラス恐移温度を示す。)の式で表される過冷却液体の温度間隔 ΔTx が2OK以上であって、Feと、Gaと、

P、C、Si、Bのうちの1種以上の元素Qとを具備してなり、非晶質相を主相とする組織からなることを特徴とする。

 $(Fe_{1-a}T_a)$ $100-x-yGa_xQy$

ただし、TはCo、Niのいずれか一方または両方であり、QはP、C、Si、Bのうちの1 種以上の元朶であ

り、組成比を示すa、x、yは、0≦a≦0.15、x ≦20原子%、y≦50原子%である。

【 0 0 1 4 】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、先に 記載の非晶質軟磁性合金であって、下記の組成式で表さ れることを特徴とする。

(Fe1-aTa) 100-x-v-z-wGaχ (P1-bSib) νCzΒ

【0015】前記組成比を示すa、b、x、v、z、wは、 $0 \le a \le 0$. 15、O. $1 \le b \le 0$. 3.5、O. 5 原子% $\le x \le 15$ 原子%、7原子% $\le v \le 20$ 原子%、0原子% $\le z \le 9$. 5 原子%、2原子% $\le w \le 14$ 原子%であることであることがより好ましい。また、前記組成比を示すa、b、x、v、z、wは、 $0 \le a \le 0$. 1、O. $1 \le b \le 0$. 28、O. 5 原子% $\le x \le 15$ 原子%、10 原子% $\le v \le 15$. 5 原子%、0. 5 原子% $\le x \le 15$ 原子%、10 原子% $\le v \le 15$. 10 原子% 10 原子% 10 所子% 10 所列 10 可以 10 所列 10 所列 10 所列 10 所列 10 可以 10

【0016】かかる非晶質軟磁性合金によれば、Feと元素TとGaと元素Qが上記の組成範囲であるので、優れた軟磁気特性と各種磁気特性の熱的安定性を発現することが可能になる。

が更に好ましい。

【0017】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、先に 記載の非晶質軟磁性合金であって、下記の組成式で表さ れることを特徴とする。

(Fe1-aTa) 100-x-v-z-wGaxPvCzBw ただしTはCo、Niのいずれか一方または両方であり、組成比を示すa、x、v、z、wは、 $0 \le a \le 0$. 15、 $x \le 20$ 原子%、 $v \le 20$ 原子%、0原子% $v \le 20$ 原子%である。

【〇〇19】上記組成の非晶質軟磁性合金は、元素QのうちSiを除いたものであるが、この組成であっても優れた軟磁気特性と各種磁気特性の熱的安定性を発現することが可能になる。

【0020】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、先に 記載の非晶質軟磁性合金であって、下記の組成式で表さ れることを特徴とする。

【0021】前記組成比を示すb、t、x、v、z、wは、 $0.1 \le b \le 0.35$ 、5原子% $\le t \le 17.5$ 原子%、0.5原子% $\le x \le 15$ 原子%、7原子% $\le v \le 20$ 原子%、0原子% $\le z \le 9.5$ 原子%、2原子% $\le w \le 14$ 原子%であることがより好ましい。また、前記組成比を示すb、t、x、v、z、wは、 $0.1 \le b \le 0.28$ 、7.5原子% $\le t \le 12.5$ 原子%、0.5原子% $\le x \le 15$ 原子%、10原子% $\le v \le 15.5$ 原子%、0.5原子% $\le x \le 15$ 原子%、10原子% $\le x \le 15$ 原子%、10原子% $\le x \le 15$ 原子%、10原子% $\le x \le 15$ 原子%

【0022】かかる非晶質軟磁性合金によれば、磁性を担う元素であるFeとCoの合計量を75原子%なので、軟磁気特性をより向上させることが可能になる。また、Coの組成比を上記の範囲にすることにより、合金の非晶質形成能がより向上するので、比較的大型のバルク体や、従来にはない大きな厚さの厚板材を得ることが可能になる。

【0023】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、先に 記載の非晶質軟磁性合金であって、下記の組成式で表さ れることを特徴とする。

Fe75-tCotGaxPvCzBw

ただし、組成比を示す t、x、v、z、wは、O原子% ≦ t ≦ 1 7. 5原子%、x ≦ 2 0原子%、v ≦ 2 2原子 %、O原子%≦ z ≦ 1 0原子%、1原子%≦ w ≦ 2 0原 子%である。

【0025】かかる非晶質軟磁性合金によれば、磁性を担う元素であるFeとCoの合計量を75原子%なので、軟磁気特性をより向上させることが可能になる。また、Coの組成比を上記の範囲にすることにより、合金の非晶質形成能がより向上するので、比較的大型のバルク体や、従来にはない大きな厚さの厚板材を得ることが可能になる。なお、上記組成の非晶質軟磁性合金は、元素QのうちSiを除いたものであるが、この組成であっても優れた軟磁気特性と各種磁気特性の熱的安定性を発現することが可能になる。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。本発明の非晶質軟磁性合金は、Feと、Gaと、P、C、Si、Bのうちの1種以上の元素Qとを具備してなり、非晶質相を主相とする組織からなるものである。また本発明の非晶質軟磁性合金は、 Δ Tx=Tx-Tg(ただしTxは結晶化開始温度、Tgはガラス遷移温度を示す。)の式で表される過冷却液体の温度間隔 Δ Txが20K以上であって、Feと、Gaと、前記の元素Qを具備してなり、非晶質相を主相とする組織からなるものである。

【0027】本発明の非晶質軟磁性合金は、磁性を示す Feと、Gaと、Gaと同様に非晶質形成能を有する元素 Qを具備しているので、非晶質相を主相とするとともに優れた軟磁気特性を示すものである。またこの非晶質 軟磁性合金の中には、20K以上の過冷却液体の温度間 隔 ΔTxを示すものがあり、これはいわゆる金属ガラス合金とよばれるもので、組成によっては ΔTxが40K以上、さらには50K以上という顕著な温度間隔を有し、これまでの知見から知られる他の合金からは全く予期されないものであり、軟磁性についても室温で優れた特性を有しており、これまでの知見に見られない全く新規なものである。

【〇〇28】本発明の非晶質軟磁性合金は、非晶質相を 主相とする組織からなるので、保磁力が小さくなって優 れた軟磁気特性を示す。また本発明の非晶質軟磁性合金 は、過冷却液体の温度間隔ΔTxが大きいために、溶融 状態から冷却するとき、結晶化開始温度Txの低温側に 広い過冷却液体領域を有し、結晶化することなく温度の 低下に伴ってこの過冷却液体領域の温度間隔 A Txを経 過したときに、ガラス遷移温度Tgに至って非晶質相を 容易に形成する。従って、冷却速度が比較的遅くても充 分に非晶質相を形成することが可能であり、例えば鋳造 法や射出成形法によって非晶質相組織を主体として形状 が比較的大きなバルク状の成形体を得ることができ、遥 かに実用性に優れたものとなる。更に本発明の非晶質軟 磁性合金は、従来のFe-Si-B系の非晶質軟磁性合 金に比べて大きなキュリー温度を示し、優れた熱的安定 性を有するものである。

【0029】上記の非晶質軟磁性合金の一例として、Feを主成分とし、Gaと元素Qとを含有したものを挙げることができる。元素Qとしては、P、B、C、Siのうちの1種以上の元素が用いられるが、この元素QはSiを除いたP、B、Cのうちの少なくとも1種以上の元素であっても良い。

【0030】本発明の非晶質軟磁性合金は、例えば次の 組成式で表すことができる。

(Fe1-aTa) 100-x-yGaxQy

ただし、TはC o 、N i のいずれか一方または両方であり、QはP 、C 、S i 、Bのうちの1種以上の元素であり、組成比を示すa、x 、yは、O \leq a \leq O 、1 S 、x

≦20原子%、y≦50原子%である。

【0031】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、以下の組成式で表すこともできる。

(Fe_{1-a}T_a) $_{100-x-v-z-w}$ Ga_x (P_{1-b}Si_b) $_{v}$ C_zB

ただしTはCo、Niのいずれか一方または両方であり、組成比を示すa、b、x、v、z、wは、 $0 \le a \le 0$. 15、 $0 < b \le 0$. 8、 $x \le 20$ 原子%、 $v \le 22$ 原子%、0原子% $\le z \le 10$ 原子%、1原子% $\le w \le 2$ 0原子%である。

【0032】前記組成比を示すa、b、x、v、z、wは、 $0 \le a \le 0$. 15、0. $1 \le b \le 0$. 35、0. 5 原子% $\le x \le 15$ 原子%、7原子% $\le v \le 20$ 原子%、0原子% $\le z \le 9$. 5 原子%、2原子% $\le w \le 14$ 原子%であることがより好ましく、 $0 \le a \le 0$. 1、0. $1 \le b \le 0$. 28、0. 5 原子% $\le x \le 15$ 原子%、10 原子% $\le v \le 15$. 5 原子%、0. 5 原子% $\le z \le 6$ 原子%、4 原子% $\le w \le 11$ 原子%であることが更に好ましい。

【0033】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、以下の組成式で表すこともできる。

(Fe1-aTa)100-x-v-z-wGa $_X$ P $_V$ C $_Z$ B $_W$ ただしTはCo、Niのいずれか一方または両方であり、組成比を示すa、 $_X$ 、 $_V$ 、 $_Z$ 、wは、 $_0$ \le a \le 0. 15、 $_X$ \le 20原子%、 $_V$ \le 22原子%、 $_X$ \le 10原子%、 $_X$ 1原子% \le w \le 20原子%である。

【0034】前記組成比を示すa、x、v、z、wは、0 \le a \le 0.15、0.5原子% \le x \le 15原子%、7原子% \le v \le 20原子%、0原子% \le z \le 9.5原子%、2原子% \le w \le 14原子%であることがより好ましく、0 \le a \le 0.1、0.5原子% \le x \le 15原子%、10原子% \le v \le 15.5原子%、0.5原子% \le z \le 6原子%、4原子% \le w \le 11原子%であることが更に好ましい。

【0035】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、以下の組成式で表すこともできる。

Fe75-tCotGax (P1-bSib) vCzBw ただし、組成比を示すb、t、x、v、z、wは、0 < b \leq 0.8、0原子% \leq t \leq 17.5原子%、x \leq 20原子%、v \leq 22原子%、0原子% \leq z \leq 10原子%、1原子% \leq w \leq 20原子%である。

【0036】前記組成比を示すb、t、x、v、z、wは、 $0.1 \le b \le 0.35$ 、 $5原子% \le t \le 17.5原子%$ 、 $0.5原子% \le x \le 15原子%$ 、 $7原子% \le v \le 20原子%$ 、 $0.5原子% \le z \le 9.5原子%$ 、 $2原子% \le w \le 14原子%$ であることがより好ましく、 $0.1 \le b \le 0.28$ 、 $7.5原子% \le t \le 12.5原子%$ 、 $0.5原子% \le x \le 15$ 原子%、 $10原子% \le v \le 15.5$ 原子%、 $0.5原子% \le x \le 6原子%$ 、 $4原子% \le w \le 11$

【0037】また、本発明の非晶質軟磁性合金は、以下の組成式で表すこともできる。

Fe75-tCotGaxPvCzBw

ただし、組成比を示す t 、 x 、 v 、 z 、 w は、 0 原子% ≦ t ≦ 1 7 5 原子%、 x ≦ 2 0 原子%、 v ≦ 2 2 原子 %、 0 原子%≦ z ≦ 1 0 原子%、 1 原子%≦ w ≦ 2 0 原 子%である。

【0038】前記組成比を示す $t \times x \times v \times z \times w$ は、 5原子% $\leq t \leq 1$ 7 5原子%、0 5原子% $\leq x \leq 1$ 5原子%、7原子% $\leq v \leq 2$ 0原子%、0原子% $\leq z \leq$ 9 5原子%、2原子% $\leq w \leq 1$ 4原子%であることが より好ましく、7 5原子% $\leq t \leq 1$ 2 5原子%、

0. 5原子%≦ x ≦ 1 5原子%、1 0原子%≦ v ≦ 15. 5原子%、0. 5原子%≦ z ≦ 6原子%、4原子%≦ w ≦ 1 1原子%であることが更に好ましい。

【0039】従来から非晶質軟磁性合金の1種として、Fe-AI-Ga-C-P-Si-B系の金属ガラス合金が知られている。この従来の組成系の金属ガラス合金は、Feに非晶質形成能を有するAI、Ga、C、P、Si及びBを添加したものである。この従来の非晶質軟磁性合金は、FeとGaと元素Qとを含有したもので、従来の組成系からAIを除去し、Fe且を増且させることなくこのAIの代わりにGaを増且させたものであり、従来においては必須元素であると考えられてきたAIを除去しても非晶質相を形成することが確認され、更には過冷却液体の温度間隔△Txをも発現することが見出された。

【〇〇4〇】Gaは、本発明の非晶質軟磁性合金に必須の元霖であり、特にGaの組成比×を20原子%以下とすることにより、非晶質軟磁性合金の過冷却液体の温度間隔 ΔTxを20K以上にすることができる。またGaは、Feとの間での混合エンタルピーが負であり、Feよりも原子半径が大きく、更にFeよりも原子半径が大きく、更にFeよりも原子半径が大きく、更にFeよりも原子半径がいた。出版となることにより、結晶質軟磁性合金のキュリー温度を高め、各種磁気特性の熱安定性を向上させることができる。Gaの組成比×は、20原子%以下であることが好ましく、0.5原子%以上15原子%以下であることがより好ましい。組成比×が20原子%以下であることがより好ましい。組成比×が20原子%を越えると、Fe且が相対に低下して飽和磁化が低下し、また過冷却液体の温度間隔 ΔTxが消失するので好ましくない。

【0041】Feは磁性を担う元素であって、Gaと同様に本発明の非晶質軟磁性合金に必須の元素である。また、Feの一部をCo、Niのいずれか一方または両方の元録Tで置換しても良い。この場合、上配の組成式中の組成比aで示すように、Feの組成比の20原子%以下、より好ましくは15%以下の範囲でFeを元案Tに置換することが好ましい。

【0042】また、Feの一部をCoで貸換するととも

に、FeとCoの合計日を75原子%とし、更にCoの日をFeの17.5原子%以下の範囲とすることがより好ましい。Coは、Feとともに磁性を担う元森であって合金の飽和磁化を向上させる。またCoには合金の非晶質形成能を高める作用がある。この場合、Coの組成比を17.5原子%以下の範囲にすると、合金の融点下mが低下し、これにより非晶質形成能の程度を表す換算ガラス化温度(Tg/Tm(Tgはガラス週移温度、Tmは融点(いずれも絶対温度)))が高くなって非晶質形成能が向上する。従って、急冷速度が比較的に低速でも組織全体を非晶質相とすることができ、従来では得られなかった大型のバルク体や、厚板材が得られる。

【0043】また、Coの組成比tは、5原子%以上17.5原子%以下の範囲とすることがより好ましく、7.5原子%以上12.5原子%以下の範囲とすることが更に好ましい。Coの組成比tを上記の範囲とすることにより、合金の融点Tmをより低下させて非晶質形成能を向上でき、飽和磁化も向上できる。

【 O O 4 4 】元素 Q は非晶質形成能を有する元素であり、F e と G a に元素 Q を添加して多元系とすることにより、F e と G a のみの 2 元系の場合と異なり安定して非晶質相が形成される。元素 Q の組成比 y は、5 0 原子%以下であることが好ましく、7 原子%以上35原子%以下であることがより好ましい。組成比 y が5 0 原子%を越えると、F e 旦が相対的に低下して飽和磁化が低下するので好ましくない。

【0045】元素QのなかでもPは特に非晶質形成能が高いので、このPを必ず含み、それ以外のB、C、Siのうちのいずれか1種以上を含むようにすると、組織の全体が非晶質相になるとともに過冷却液体の温度間隔 Δ Txが発現しやすくなる。またPとSiを同時に添加すると、過冷却液体の温度間隔 Δ Txをより向上させて非晶質単相となるバルクの大きさを増大できる。

【0046】PとSiを同時に添加する場合は、PとSiの合計量を示す組成比 vを20原子%以下とすることが好ましく、8原子%以上19原子%以下とすることがより好ましく、9.5原子%以上15.5原子%以下とすることが最も好ましい。PとSiの合計量を示す組成比 vが上記の範囲であれば、過冷却液体の温度間隔 ΔT xを向上させ、非晶質単相となるバルクの大きさを増大できる。

【0047】 PとSi を同時に添加した場合のSi と Pとの比を表す組成比Bは、組成比Vが $20原子%以下のときに<math>0<B\le 0$. 8とすることが好ましく、組成比Vが 8原子%以上 19原子%以下のときに0. $1\le B\le 0$. 35とすることが好ましく、組成比Vが 9. 5原子%以上 15. 5原子%以下のときに0. $1\le B\le 0$. 28とすることが好ましい。組成比Bが 0. 8を越えるとBi のBが過剰になり、過冷却液体領域BTXが消滅するおそれがあるので好ましくない。なお、このときの非

晶質軟磁性合金におけるSiの濃度を示すと、好ましい場合に16原子%以下、より好ましい場合に0.8原子%以上6.65原子%以下、最も好ましい場合に0.9 5原子%以上4.34原子%以下となる。

【 O O 4 8 】 P と S i の組成比を示す b 、 v を上記の範囲とすれば、過冷却液体の温度間隔 Δ T x を向上させ、 非晶質単相となるパルクの大きさを増大させることができる。

【0049】なおSiの組成比eをOとしてもよい。即ち、元素Qを、P、B、Cのうちのいずれか1種以上の元素としてもよい。この場合のPの組成比vは、20原子%以下とすることが好ましく、8原子%以上19原子%以下とすることがより好ましく、9.5原子%以上15.5原子%以下とすることが最も好ましい。Pの組成比vが上記の範囲であれば、過冷却液体の温度間隔ΔTxを向上させ、非晶質単相となるバルクの大きさを増大させることができる。

【0050】またCの組成比 z は、0原子%以上10原子%以下であることが好ましく、0原子%以上9原子%以下であることがより好ましく、1原子%以上7原子%以下であることが最も好ましい。更にBの組成比wは、2原子%以上20原子%以下であることが好ましく、2原子%以上10原子%以下であることがより好ましく、4原子%以上10原子%以下であることが最も好ましい。

【0051】また、上記の組成に、Geが4原子%以下含有されていてもよく、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Zr及びCrのうち少なくとも1種以上が0~7原子%含有されていてもよい。これらのいずれの場合の組成においても、本発明においては、過冷却液体の温度間隔 Δ Txは、35K以上、組成によっては50K以上が得られる。また上記の組成で示される元素の他に不可避的不純物が含まれていても良い。

【0052】本発明に係る非晶質軟磁性合金は、溶製してから鋳造法により、あるいは単ロールもしくは双ロールによる急冷法によって、さらには液中紡糸法や溶液抽出法によって、あるいは高圧ガス噴霧法によって、もしくは射出成形法によって、バルク状、リボン状、線状体、粉末等の種々の形状として製造される。特に、単ロール法等の急冷法や、鋳造法あるいは射出成形法によって、従来公知の非晶質軟磁性合金の場合に比べて10倍以上の厚さと径の大きさの非晶質軟磁性合金を得ることができる。

【0053】これらの方法により得られた前記の組成の非晶質軟磁性合金は、室温において磁性を有し、また熱処理により、より良好な磁性を示す。このため優れたSoft magnetic特性(軟磁気特性)を有する材料として各種の応用に有用なものとなる。なお、製造方法について付営すると、合金の組成、そして製造のための手段と製品の大きさ、形状等によって、好適な冷却速度が決まる

が、通常は $1 \sim 10^4$ K/s 程度の範囲を目安とすることができる。そして実際には、ガラス相(glassy phas e)に結晶相としての Fe3B、Fe2B、Fe3P等の相が析出するかどうかを確認することで決めることができる。

【0054】上記の非晶質軟磁性合金の製造方法の一例として、成形金型を用いた射出成形法について説明する。この射出成形法は、上述の組成からなる金属ガラス合金の溶湯を、溶湯ノズルから成形金型の円環状のキャビティに射出し、キャビティ内で溶湯を冷却固化して円環状の射出成形体を製造するというもので、溶湯をキャビティの外周型面の接線方向から射出するというものである。

【0055】図1及び図2に本発明に係る成形金型の一例を示す。この成形金型21は、シート40を管状に丸めてなる円管体41と上型25と下型26とからなる。上型25が下型26の分割面29に接すると共に、上型25の凸部27が下型26の切欠部28に嵌合して、上型25と下型26の相対位置がずれないように固定され、円管体41が上型25を貫通する孔20に挿入されている。

【0056】下型26の分割面29のほぼ中央には凹部 22が設けられている。凹部22は浅い丸穴とされてい る。また、分割面29には、スプルー23及び湯口24 が設けられている。スプルー23は、図1及び図2に示 すように、凹部22に連通すると共に、凹部22の周壁 面22aの接線方向に向けて延在している。また、凹部 22とスプルー23の深さはほぼ同一とされている。湯 口24はスプルー23と連通し、下型26の側壁面に開 口している。また、円管体41が孔20に挿入されて、 円管体41の先端41aが凹部22の底面22bのほぼ 中央に当接し、これにより円管体41の周面416と凹 部22の周壁面22aが同心円を構成する関係となっ て、図2に示す略円環状のキャピティAが形成される。 従って、凹部22の周壁面22aがキャビティAの外径 を決める外周型面を構成し、円管体41の周面41bが キャビティAの内径を決める内周壁面を構成する関係と なる。尚、外周型面(周壁面22a)が円環状の射出成 形体の外周面を成形し、内周型面(周面20b)が射出 成形体の内周面を成形する。

【0057】円管体41は図1に示すように、例えば略矩形のシート40を管状に丸めたもので、シート40の両端42、43が重なるように丸められてなるものである。シート40は、丸められた状態で上型25の孔20に挿入され、孔20の内面20aにより管状に支持されて円管体41とされる。従ってこの円管体41は、シート40の両端42、43を互いに接合させて固定することなく管状に維持されるため、両端42、43が互いに摺動自在とされており、円管体41の径が縮小自在とされている。このようにして、キャビティAの内径が縮小

するように樹成されている。

【0058】シート40は、金属ガラス合金の溶湯と反応することがなく、溶湯の温度(1273~1623 K)より融点が高く、かつ熱伝導率が高いものであればどのようなものでも良く、例えば、Cu(銅)、AI(アルミニウム)、Au(金)、Ag(銀)、Pt(白金)等からなる金属箔や、カーボンシート等であっても良いが、特に銅箔からなることが好ましい。また、熱膨張係数が金属ガラス合金と同等であれば、成形金型内に流入する金属ガラス合金溶湯の熱により同じように膨張、収縮するのでより好ましい。

【0059】また図2に示すように、キャビティAの周 壁面22a(外周型面)の一部が切り欠けられてスプル - 2 3 が嵏結されている。スプルー 2 3 は、その一方の 側面23aが凹部22の周壁面22a(外周型面)に接 続され、この接続部分における周壁面22aの接線方向 に向けて側面23aが延在している。また周壁面22a は、スプルー23の他方の側面23bとも接続してお り、この他方の側面23bは一方の側面23aと離間か つ平行になるように形成されている。そしてこの他方の 側面236の延長線(図示破線23c)が、円管体41 の周面41bの接線となるように構成されている。この ようにしてスプルー23がキャビティAの接線方向に延 在している。なお、スプルー23の延在方向は、キャビ ティAの接線方向に完全に一致させることが好ましい が、接線方向から多少ずれた方向に延在していてもよ い。

【0060】上述の成形金型21を用いて射出成形体を 製造するには、まず図1及び図2に示すように、上型2 5を下型26に嵌合し、上型25の孔20に円管体41 を挿入してキャビティAを形成した後、上記組成の非晶 質軟磁性合金の溶湯が充填された溶湯ノズル31を湯 と4当接させる。次に、図示しないガス供給源からる場 性ガスを供給して溶湯を溶湯ノズル31から射出する。 射出された溶湯は、湯口24及びスプルー23を通過してキャビティAに侵入する。スプルー23がキャビティ Aの周壁面22aの接線方向に延在しているので、射出 された溶湯は、周壁面22aの接線方向からキャビティ Aに侵入し、分流することなく図示矢印Z方向に向けて 移動してキャビティA内に充填される。

【0061】そして溶湯は、キャビティA内及びスプルー23内で冷却固化されて円環状に成形される。ここで図2に示すように、溶湯の射出前における円管体41の程はr1とされているが、溶湯が冷却固化された際に起きる体積収縮によって、円管体41を構成するシート40の両端42、43が互いに摺動するか、あるいは円管体41が中心方向に圧縮応力を受けて潰されながら変形することにより、その径が縮小してr2(r1>r2)となる。このようにして図3に示すような、非晶質相を主体とする射出成形前駆体51が形成される。

【0062】射出成形前駆体51は、キャビティAにより成形された円環状のキャビティ成形部52と、スプルー23により成形されたスプルー成形部53とからなり、このスプルー成形部53を除去することにより、円環状の非晶質軟磁性合金からなる射出成形体11が得られる。

【0063】溶湯の酸化による溶湯ノズル31の溶湯詰 まりの発生を防止するためには、成形金型21への溶湯 の射出を低酸緊迫度の雰囲気で行うことが好ましく、不 活性ガス雰囲気または真空雰囲気にて行うことがより好 ましい。また、溶湯の温度は、金属ガラス合金の融点を Tmとしたときに、(Tm-100) K~(Tm+30 O) Kの節囲とすることが好ましく、Tm K~(Tm+ 100) Kの笕囲とすることがより好ましい。溶湯の温 度が(Tm-100)K未満であると溶湯射出口32で 溶湯が詰まるおそれがある上、液体状態の不安定な過冷 却液体状態で成形金型内に流入することにより結晶化す るおそれがあり、また溶湯を(Tm+300)K以上に してもそれに見合う効果が得られないからである。更 に、溶湯の射出圧力は、29~490kPaであること が好ましく、98~294kPaであることがより好ま しい。射出圧力が29kPa未満であるとキャビティA 全体に溶湯を充填することができなくなるので好ましく なく、射出圧力が490kPaを越えると成形金型21 の上型25と下型26の接合部分から溶湯が漏出するお それがあり、また射出成形体に応力が残留するおそれが あって好ましくないためである。また金周ガラス合金の 融点 Tmは、例えば Fe70 Ga7 P11.61 C3.27 B6.24 S i 1.88の組成の場合、1282Kである。

【OO64】また、本発明の非晶質軟磁性合金はGaを 必ず含み、そのため非晶質形成能が高いので、双ロール 法により厚板材を製造することができる。特に、合金組 成を限定したものについては、双ロール法によって、よ り非常に大きな厚さの厚板材を製造することができる。 例えば、上記のFe75-tCotGax(P1-bSib)vCz Bwなる組成、あるいはFe75—tCotGaxPvCzBw なる組成の合金は、非晶質形成能を向上させるCo及び Gaを必ず含むので、双ロール法により従来にはない厚 さの厚板材を製造できる。双ロール法は、冷却面を有す る2つの冷却ロールを、各冷却面同士が所定の間隔をも って対向させて配置した状態で、各冷却ロールを回転さ せた状態で冷却面同士の間に合金溶湯を噴出し、合金溶 湯を2つの冷却面によって急冷し、急冷苅帯を形成する というもので、冷却面が2つある点で公知の単ロール法 と比較して冷却速度が高く、そのため単ロール法の場合 よりも大きな厚さの急冷厚板材が得られる。

【0065】また本発明の非晶質軟磁性合金は、Gaを必ず含むために合金溶湯の粘度が比較的低く、溶湯を冷却面の間に噴出させても合金溶湯が詰まることがなく、合金の厚板材を連続して製造することができる。特に、

上記の2つの組成の非晶質軟磁性合金は、Co を必ず含むために非晶質形成能が高く、双ロール法により220 μ m以上、場合によっては300 μ m以上の厚さの非晶質軟磁性合金の厚板材を得ることができる。

【0066】上記の非晶質軟磁性合金は、磁性を示すFeと、Gaと、非晶質形成能を有する元素Qを具備しているので、非晶質相を主相とするとともに軟磁気特性を示す非晶質軟磁性合金を構成することができ、またGaはキュリー温度を高める作用があるので、各種磁気特性の熱的安定性が高い非晶質軟磁性合金を構成できる。

【0067】また上記の非晶質軟磁性合金は、20K以上の過冷却液体の温度間隔 ΔTxを有する金属ガラス合金であるので、溶湯を冷却して非晶質相を形成させる際に、比較的遅い冷却速度でも非晶質相を形成させることができ、薄帯よりも肉厚なバルク状の合金とすることができる。特に合金の溶湯を用いて鋳造法や射出成形法を適用することにより、バルク状の鋳造体や射出成形体を構成できる。

[0068]

【実施例】(実験例1:非晶質軟磁性合金の物性調査) Fe及びGaと、Fe-C合金、Fe-P合金、B及びSiを原料としてそれぞれ所定量秤量し、減圧Ar雰囲気 下においてこれらの原料を高周波誘導加熱装置で溶解し、種々の組成のインゴットを作製した。このインゴットをるつぼ内に入れて溶解し、減圧Ar雰囲気下でるつぼのノズルから回転しているロールに溶湯を吹き出して急冷する単ロール法により、幅1mm、厚さ20 μ mの実施例1~実施例17の非晶質軟磁性合金の薄帯を得た。また、比較例1として、Fe70Al5Ga2P9.65C5.75B4.6Si3なる組成のAlが添加された非晶質軟磁性合金の薄帯を製造した。

【0069】得られた軟磁性金属ガラス合金の薄帯の組成を表1に示す。また、実施例1~17の非晶質軟磁性合金について、X線回折法により結晶構造の解析を行った。結果を図4及び図5に示す。更に、実施例14及び比較例1の非晶質軟磁性合金について、DSC測定(Differential scanning caloriemetry: 示差走査熱量測定)を行った。DSC測定の昇温速度は0.67K/秒とした。結果を図6及び表2に示す。また、実施例14と比較例1の非晶質軟磁性合金について、飽和磁化(σs)、保磁力(Hc)及び透磁率(μe)を測定した。結果を表2にあわせて示す。

[0070]

【表 1】

	合金組成
実施例1	Fe70Ga7P8.89C5.57B5.09S13.45
実施例2	Fe70Ga7P6.11C9.13B4.45Si3.31
実施例3	Fe70Ga7P7.94C5.57B6.41Si3.08
実施例4	Fe70Ga7P10.64C3.14 B5.09Si4.13
実施例5	Fe70Ga7P10.55C5.57B2.79S14.09
実施例6	Fe70Ga7P8.46C9.08B1.64Si3.82
実施例7	Fe70Ga7P7.91C3.38B8.12Si3.59
実施例8	Fe70Ga7P8.89C0.97B9.69Si3.45
実施例9	Fe70Ga7P10.49C0.97B7.39S14.15
実施例10	Fe70Ga7P12.2C0.97B5.09Si4.74
実施例11	Fe70Ga7P12.2C3.27B2.79Si4.74
実施例12	Fe70Ga7P8.89C2.12B8.54Si3.45
実施例13	Fe70Ga7P10.52C2.37B6.03S14.08
実施例14	Fe70Ga7P11.61C3.27B6.24Si1.88
実施例15	Fe70Ga7P6.05C4.68B8.34Si3.93
実施例16	Fe70Ga7P5.36C3.53B10.64S13.47
実施例17	Fe70Ga7P5.65C1.23B12.46Si3.66

[0071]

【表2】

	Os (Wb•m•kg ⁻¹)	Hc (Am ⁻¹)	µe(×10³)	ΔΤχ	Tg/Tm
実施例14	191×10-6	5.7	7.3	60	0.58
比較例1	176×10-6	2.0	19.8	60	0.59

【0072】図4及び図5から明らかなように、実施例1~17の非晶質軟磁性合金の薄帯のX線回折パターンはブロードなパターンを示しており、本発明の非晶質軟磁性合金は、非晶質相を主体とする組織を有していることがわかる。

【0073】また、図6及び表2から明らかなように、本発明の実施例14の非晶質軟磁性合金のDSC曲線には、740Kにガラス遷移によるガラス遷移温度Tgが認められ、800Kに結晶化による結晶化開始温度Txが観察される。また、ΔTx=Tx-Tgで示される過冷却液体の温度間隔ΔTxは60Kであった。更にガラス遷移温度Tgと融点Tmの比であるTg/Tmは0.58であった。また、図6から明らかなように、比較例1の非晶質軟磁性合金のDSC曲線おいても、740Kにガラス遷移温度Tgが認められ、800Kに結晶化開始温度Txが観察され、ΔTx=Tx-Tgで示される過冷却液体の温度間隔ΔTxは60Kであった。更にガラス遷移温度Tgと融点Tmの比であるTg/Tmは0.59であった。

【0074】以上のことから、実施例14の非晶質軟磁性合金は、AIが添加されていないにもかかわらず、結晶化温度Tx以下の広い温度領域で過冷却液体域が存在し、ΔTx=Tx-Tgで示される値が大きく、金属ガラス合金であることが分かる。また実施例14の非晶質軟磁性合金のTg/Tmは比較例1のTg/Tmとほぼ同等な値を示しており、このTg/Tmの値は合金の非晶質形成能を示す指標でありことから、実施例14の非晶質軟磁性合金はAIが添加されていないにもかかわらず比較例1の非晶質軟磁性合金とほぼ同等の高い非晶質形成能を有していることが分かる。従ってFe、Ga、P、C、BおよびSiからなる合金であっても、非晶質形成能が高く、20K以上の広い過冷却液体の温度間隔ΔTxを示すことがわかる。

【0075】また表2に示すように実施例14の非晶質 軟磁性合金は、比較例1の非晶質軟磁性合金よりも飽和 磁化が高く、優れた磁気特性を示していることが分か る。

【0076】 (実験例2:熱物性及び磁気特性のGa の依存性調査) 実験例1と同様にして、種々の組成のインゴットを溶解して溶湯とし、減圧Ar 雰囲気下で回転しているロールにこの溶湯を吹き出して急冷することにより、幅1mm、厚さ20 μ mのFe80-xGaxP12C4B4 (ただし<math>x=0、1、2、3、4、5) なる組成の

非晶質軟磁性合金の薄帯を得た。

【0077】得られた非晶質軟磁性合金についてDSC 測定を行った。DSC測定の昇温速度は0.67K/秒 とした。結果を図7に示す。また、得られた非晶質軟磁 性合金について、保磁力(Hc)及び磁歪定数(λ s) 並びに飽和磁化(σ s)を測定した。結果を図8及び図 9に示す。なお、保磁力(Hc)の測定はBHループト レーサで行い、飽和磁化(σ s)の測定はVSMで行っ た。

【0078】図7から明らかなように、Gaの組成比×の増加に伴って、キュリー温度Tc、ガラス遷移温度Tg および結晶化開始温度Txが上昇していることが分かる。従って、Gaの組成比×の増加により、キュリー温度Tcが高くなって各種磁気特性の熱安定性が向上すると考えられる。また、Gaの組成比×の増加に伴うガラス遷移温度Tgの上昇によって、ガラス遷移温度Tgと合金の融点Tmとの温度差が小さくなり、溶湯を急冷する際の急冷速度を比較的小さくしても非晶質相が容易に形成するものと考えられる。

【0079】次に図8に示すように、保磁力(Hc)及び磁歪定数(λs)は、Gaの組成比 \times の増加による顕著な変化は見られず、これらの磁気特性のGaの組成比 \times 依存性は小さいものと考えられる。一方図9に示すように飽和磁化(σs)は、Gaの組成比 \times の増加によって徐々に低下していることが分かる。これは、Gaの組成比 \times の増加に伴って相対的にFeの組成比が低下しため、磁性を担うFeの濃度が低下したためと推定される。ただし、Gaの組成比が5原子%の場合であっても 182×10^{-6} W $b\cdot m/kg$ 程度の高い飽和磁化を示しており、優れた磁気特性を示している。

【0080】(実験例3:物性及び磁気特性のC、P、Si、Bの組成依存性調査)実験例1と同様にして、種々の組成のインゴットを溶解して溶湯とし、減圧Ar雰囲気下で回転しているロールにこの溶湯を吹き出して急冷することにより、幅1mm、厚さ20μmの実施例1~実施例17の非晶質軟磁性合金の薄帯を得た。これらの非晶質軟磁性合金の薄帯の組成は、表1に示した組成と全く同一である。

【0081】得られた非晶質軟磁性合金について、DSC測定 (Differential scanning caloriemetry: 示差走査熱量測定)を行い、ガラス遷移温度 Tg、結晶化開始温度 Tx、キュリー温度 Tc及び融点 Tmを測定するとともに、過冷却液体の温度間隔 ΔTx、Tg/Tmを求め

た。DSC測定の昇温速度は0.67K/秒とした。図 10にガラス遷移温度 Tgの組成依存性、図11に結晶 化開始温度Txの組成依存性、図12に過冷却液体の温 度間隔ΔTxの組成依存性、図13に融点Tmの組成依存 性、図14にTg/Tmの組成依存性、図15にキュリー 温度Tcの組成依存性をそれぞれ示す。また得られた非 晶質軟磁性合金について、VSMにより飽和磁化(σ s)を測定した。結果を図16に示す。また、表3に、 各実施例の非晶質軟磁性合金のガラス遷移温度Tg、結 晶化開始温度 Tx、過冷却液体の温度間隔△ Txを示し、 表4に、各実施例の非晶質軟磁性合金の融点Tm、Tg/

Tm、キュリー温度Tc及び飽和磁化(σs)を示す。 【0082】なお、図10~図16の三角組成図中のプ ロットの添え数字は、ガラス遷移温度Tg、結晶化開始 温度 Tx、過冷却液体の温度間隔 Δ Tx、融点 Tm、 Tg/ Tm、キュリー温度Tc、飽和磁化(σs)の値をそれぞ れ示すものである。また、図10~図16の三角組成図 には、等温線若しくは等高線を記入しており、先のプロ ットの添え数字よりも小さい大きさの添え数字はこれら の等温線若しくは等高線の値を示すものである。

[0083]

【表3】

	合金組成	Tg(K)	Tx(K)	ΔΤχ(Κ)
実施例1	Fe70Ga7P8.89C5.57B9.09Si3.45	730	790	47
実施例2	Fe70Ga7P6.11C9.13B4.45Sis.31	731	769	38
実施例3	Fe70Ga7P7.94C5.57B6.41Si3.08	752	791	51
実施例4	Fe70Ga7P10.64C3.14 B5.09Si4.13	739	800	58
実施例5	Fe70Ga7P10.55C5.57B2.79Si4.09	732	769	39
実施例6	Fe70Ga7P8.46C9.08B1.64Si3.82	722	749	28
実施例7	Fe70Ga7P7.91C3.38B8.12Si3.59	750	804	54
実施例8	Fe70Ga7P8.89C0.97B9.69Si3.45	750	805	55
実施例9	Fe70Ga7P10.49C0.97B7.39Si4.15	752	801	49
実施例10	Fe70Ga7P122C097B5.09S1474	753	784	46
実施例11	Fe70Ga7P122C327B270Si4.74	750	798	48
実施例12	Fe70Ga7P8.89C2.12B8.54Si3.45	746	803	57
実施例13	Fe70Ga7P10.52C2.37B6.03S14.08	749	802	53
実施例14	Fe70Ga7P11.61C3.27B6.24S11.88	740	800	60
実施例15	Fe70Ga7P6.05C4.68B8.34Si3.93	752	798	46
実施例16	Fe70Ga7P5.36C3.53B10.64S13.47	7 6 5	808	43
実施例17	Fe70Ga7P5.65C1.23B12.46Si3.66	767	808	41

[0084]

【表4】

	合金組成	Tm(K)	Tg/Tm	Tc(K)	Os(×10 ⁻⁶ Wb•m•kg ⁻¹)
実施例1	Fe70Ga7P8.89C5.57B5.09Si3.45	1315	0.57	655	176
実施例2	Fe70Ga7P6.11C9.13B4.45Si3.31	1322	0.55	632	187
実施例3	Fe70Ga7P7.94C5.57B6.41Si3.08	1334	0.56	661	195
実施例4	Fe70Ga7P10.64C3.14 B5.09Si4.13	1282	0.58	650	189
実施例5	Fe70Ga7P10.55C5.57B2.79S14.09	1285	0.57	631	186
実施例6	Fe70G87P8.46C9.08B1.64Si3.82	1287	0.55	630	176
実施例7	Fe70Ga7P7.91C338Ba12Si3.59	1226	0.61	660	195
実施例8	Fe70Ga7P8.89C0.97B9.69Si3.45	1217	0.60	655	196
実施例9	Fe70Ga7P10.49C0.97B7.39Si4.15	1224	0.61	636	187
実施例10	Fe70Ga7P12.2C0.97B5.09S14.74	1281	0.58	612	109
実施例11	Fe70Ga7P12.2C3.27B2.79S14.74	1221	0.60	652	193
実施例12	Fe70Ga7P8.89C2.12B8.54Si3.45	1221	0.60	652	193
実施例13	Fe70Ga7P10.52C2.37B6.03S14.08	1282	0.58	640	193
実施例14	Fe70Ga7P11.61C3.27B6.24Si1.88	1282	0.58	645	190
実施例15	Fe70Ga7P6.05C4.68B8.34Si3.93	1353	0.55	665	201
実施例16	Fe70Ga7P5.36C3.53B10.64S13.47	1417	0.56	641	192
実施例17	Fe70Ga7P5.65C1.23B12.46Si3.66	1412	0.54	663	192

【0085】図10よりガラス遷移温度Tgは、Bの増加に伴って上昇しており、Tgの750Kの等温線がBの組成比wの1.5~10.5原子%の範囲にある。また図11より結晶化開始温度Txは、Tgの場合と同様にBの増加に伴って上昇しており、Txの800Kの等温線がBの組成比wの4.5~10.5原子%の範囲にある。そして図12に示すように、図10に示すTgの750Kの等温線と、図11に示すTxの800Kの等温線とに囲まれた範囲が、 Δ Txの50Kの等温線の範囲に相当し、この範囲内で過冷却液体の温度間隔 Δ Txが50Kを越えており、特にFe70Ga7P11.61C3.27B6.24Si1.88なる組成の実施例14の合金において Δ Txが60Kを示していることがわかる。

【0086】次に図13より、1300Kの等温線を境に(P+Si)量の小さい側でTmが最大で1417Kを示し、1300Kの等温線より(P+Si)量が大きい側でTmが小さくなり、特に(P+Si)が11~14.5原子%、Cが0.5~3.5原子%、Bが7.5~10.5原子%の範囲にある1230Kの等温線内でTmが1217~1226Kとなっている。この1230Kの等温線の範囲内の組成が合金の共晶状態の組成に近いものであると考えられる。このように、図13に示した三角組成図の範囲内の組成でTmに200K程度の差があることから、この系の非晶質軟磁性合金では組成に対して融点Tmが敏感であることがわかる。

【OO87】次に図14に示すTg/TmO組成依存性は、TmO組成に対する鋭敏性を反映したものとなっており、(P+Si)が11~14.5原子%、Cが0.5~3.5原子%、Bが7.5~10.5原子%の範囲であるTg/Tm=0.60の等高線の範囲内でTg/Tmが大きくなっている。Tg/Tmが大きくなるということは、融点Tmとガラス遷移温度Tgの温度差が小さくなるということを低くしても非晶質相が形成されやすく、いわゆる臨界冷却速度が小さくなる。また、Tg/Tm=0.60の等高線の大部分の範囲は、図12に示した Δ Tx050K

の等温線の範囲に重複し、このことからも上記の範囲の 組成の合金が非晶質形成能に極めて優れていることが分 かる。

【0088】次に図15に示すようにキュリー温度Tcは、(P+Si)量が小さくなるにつれて高くなっていることがわかる。また図16に示すように飽和磁化(σ s)は、図15のキュリー温度Tcと同様に(P+Si)量が小さくなるにつれて高くなっていることがわかる。特に(P+Si)量が14.5原子%以下で飽和磁化(σ s)が186×10 $^{-6}$ (Wb·m·kg $^{-1}$)以上となり、高い飽和磁化(σ s)を示すことが分かる。

【0089】(実験例4:鋳造体の製造)Fe及びGaと、Fe-C合金、Fe-P合金、B及びSiを原料としてそれぞれ所定量秤量し、減圧Ar雰囲気下においてこれらの原料を高周波誘導加熱装置で溶解し、Fe75Ga5P12C4B4なる組成のインゴットを作製した。このインゴットをるつぼ内で溶解して溶湯とし、この溶湯を減圧Ar雰囲気下でるつぼのノズルから回転しているロールに吹き出して急冷し、幅1mm、厚さ20μmの実施例18の非晶質軟磁性合金の薄帯を得た。

【0090】また上記のインゴットをるつぼ内で溶解して溶湯とし、この溶湯を鋳造型に流し込んで冷却することにより、非晶質軟磁性合金からなる実施例19~20の鋳造体を得た。実施例19は、長さ25mm、太さ0.5mmの断面視円形の線状の鋳造体であり、実施例20は長さ35mm、太さ1mmの断面視円形の線状の鋳造体であった。

[0092]

【表5】

	Os (Wb•m•kg ⁻¹)	Hc (Am ⁻¹)	λs(10-6)	⊤₀ (K)	ΔTx (K)	Tg∕Tm
実施例18	175×10-6	1.6	19.6	731	37	0.61
実施例20	166×10-6	_	_	731	37	0.61

【0093】図17から明らかなように、実施例18~20の非晶質軟磁性合金のX線回折パターンはブロードなパターンを示しており、これらの非晶質軟磁性合金は、非晶質相を主体とする組織を有していることがわかる。特に実施例19及び実施例20のように鋳造法で製造した場合であっても、非晶質相を主体とする組織を有しており、上記の組成の合金が高い非晶質形成能を有していることがわかる。

【0094】また表5から明らかなように、鋳造体である実施例20の非晶質軟磁性合金は、急冷薄帯である実施例18の非晶質軟磁性合金とほぼ同等の飽和磁化(σs)、保磁力(Hc)、磁歪定数(λs)、ガラス遷移温度Tg、過冷却液体の温度間隔ΔTx及びTg/Tmを有していることがわかる。従って本発明の非晶質軟磁性合金は、鋳造法により得られたパルク状の鋳造体であっても、過冷却液体の温度間隔ΔTxを有しており、しかも

飽和磁化(σs)が高いことがわかる。

【0095】(実験例5:射出成形体の製造) Fe及びGaと、Fe-C合金、Fe-P合金、B、Siを原料としてそれぞれ所定量秤量して混合し、混合した原料を溶解して溶湯とし、この溶湯を図1に示す成形金型のキャビティに射出成形して冷却することにより、図3に示すような円環状の非晶質軟磁性合金の射出成形体の実施例21、22)を製造した。得られた射出成形体の大きさは、外径6mm、内径4mm、厚さ1mmであった。また、得られた射出成形体の組成は、Fe70Ga7P10.49C3.45B5.75Si3.31であった。実施例21及び実施例22の射出成形体について、X線回折により結晶構造解析を行った。結果を図18に示す。

【0096】また、上記の溶湯を減圧Ar雰囲気下でるつぼのノズルから回転しているロールに吹き出して急冷し、幅1mm、厚さ20μmの実施例23の非晶質軟磁性合金の薄帯を得た。実施例21の射出成形体と実施例23の薄帯について、DSC測定(Differential scanning caloriemetry: 示差走査熱量測定)を行った。実施例23の結果を図19に、実施例21の結果を図20にそれぞれ示す。

【0097】図18から明らかなように、実施例21及 び実施例22の射出成形体のX線回折パターンはブロー ドなパターンを示している。従ってこれらの非晶質軟磁 性合金は、たとえ射出成形法により得られたパルク状の 射出成形体であっても 非晶質相を主体とする組織を有 しており、上記の組成の合金が高い非晶質形成能を有し ていることがわかる。

【0098】また図19に示すように、実施例23の薄帯のDSC曲線には、740Kにガラス遷移によるガラス遷移温度Tgが認められ、800Kに結晶化による結晶化開始温度Txが観察される。また650Kにキュリー温度Tcによる吸熱ピークが観察される。またΔTx=Tx-Tgで示される過冷却液体の温度間隔ΔTxは60Kであった。また、図20に示すように、実施例21の射出成形体のDSC曲線には、744Kにガラス遷移によるガラス遷移温度Tgが認められ、802Kに結晶化による結晶化開始温度Txが観察される。また649Kにキュリー温度Tcによる吸熱ピークが観察される。またΔTx=Tx-Tgで示される過冷却液体の温度間隔ΔTxは59Kであった。

【0099】また、実施例21の射出成形体と実施例23の薄帯について、磁界800A/mw印加した時の磁東密度B800、残留磁東密度Br、保磁力Hcを測定した。更に、実施例21の射出成形体に真空中において温度673Kにて30分間の熱処理を施し、その後再び磁東密度B800、残留磁東密度Br、保磁力Hcを測定した。これらの結果を表6に示す。

[0100]

【表6】

		磁束密度 Baco(T)	残留磁束密度 Br(T)	保磁力 Hc(A/m)
実施例21	熱処理前	0.69	0.33	3.3
大周7/2	熟処理後	1.24	0.55	3.0
実施	例23	1.06	0.52	6.5

【0101】表6に示すように実施例21の射出成形体は優れた軟磁気特性を示し、更に熱処理を施すことにより作製時に試料中に導入された応力が緩和され、実施例23の急冷薄帯を上回る軟磁気特性を示した。以上のことから本発明の非晶質軟磁性合金は、射出成形法により得られたバルク状の射出成形体であっても、過冷却液体の温度間隔ΔTxを有しており、高い非晶質形成能を有していることがわかる。

【0102】(実験例6:Coの添加効果の確認) Fe、Co及びGaと、Fe-C合金、Fe-P合金及びBを原料としてそれぞれ所定量秤量し、減圧Ar雰囲気下においてこれらの原料を高周波誘導加熱装置で溶解し、種々の組成のインゴットを作製した。このインゴットをるつぼ内に入れて溶解し、減圧Ar雰囲気下でるつぼのノズルから回転しているロールに溶湯を吹き出して急冷する単ロール法により、Fe75-tCotGa5P12C4B4

(ただしt=0, 5, 7, 5, 10, 12, 5, 15, 17, 5, 20)なる組成の幅1mm、厚さ20μmの 非晶質軟磁性合金の薄帯を得た。

【0103】得られた非晶質軟磁性合金の薄帯について、DSC測定(示差走査熱量測定)を行い、キュリー温度Tc、ガラス遷移温度Tg、結晶化開始温度Tx及び過冷却液体の温度間隔ΔTxを求めた。DSC測定の昇温速度は0.67K/秒とした。また、溶融状態の合金を降温速度0.033K/sの条件で徐冷しつつDTA測定(示差熱分析)を行うことにより、融点Tmを求めた。結果を図21、図22及び表7に示す。また、得られた非晶質軟磁性合金の薄帯について、飽和磁化Is及び保磁力Hcを測定した。結果を表2にあわせて示す。また、I-H曲線を図23に示す。

[0104]

【表7】

	Co組成比,t(原子%)							
	0	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
飽和磁化,Is(T)	1.28	1.33	1.3	1.3	1.29	1.29	1.2	1.15
保磁力,Hc(A/m)	1.6	2.4	3.6	3.2	3.0	3.2	3.3	3.5
キュリー温度,Tc(K)	622	630	646	642	648	650	626	593
ガラス遷移温度,Tg(K)	731	737	725	727	727	727	730	737
結晶化開始温度,Tx(K)	768	767	766	772	771	771	771	772
$\Delta Tx(=Tx-Tg)(K)$	37	40	40	45	44	44	41	35
融点,Tm(K)	1198	1273	1264	1200	1219	1217	1241	1238
換算ガラス化温度(Tg/Tm)	0.61	0.57	0.575	0.606	0.597	0.597	0.588	0.595

Fe₇₅₋₁Co₁Ga₅P₁₂C₄B₄(t=0,5,7.5,10,12.5,15,17.5,20)

【0105】図21から明らかなように、Fe75-tCotGa5P12C4B4なる組成の薄帯の融点は、Co量が10原子%のときに最も低くなり、Co量が10原子%から増減するにつれて融点Tmが高くなっていることがわかる。そして、合金の非晶質形成能の指標となる換算ガラス化温度Tg/Tmは、Coが10原子%のときに0.606を示しており、高い非晶質形成能を有していることがわかる。なお、Coが0原子%の合金でも0.61の換算ガラス化温度Tg/Tmを示しており、非晶質形成能が優れているように見えるが、このCoが10原子%の合金のキュリー温度Tcが低くなっており、熱的安定性に劣ることがわかる。即ち、Coの添加により、キュリー温度Tcが上昇して熱的安定性が向上し、非晶質形成能が高くなる。

【O106】また、 ΔTx については、Coが5~17. 5原子%の範囲の合金で ΔTx が40K以上を示し、Coが7. 5を越えて15原子%までの範囲の合金で ΔTx が44K以上を示しており、優れた非晶質形成能を示すことがわかる。

【0107】次に、軟磁気特性については、Coが0~15原子%の範囲で飽和磁化 I sが1.28~1.3 Tを示しており、比較的高い飽和磁化 I sを示すことがわかる。これは、磁性を担う元素であるFeとCoの合計量が75原子%と比較的高濃度であるためと考えられる。また、保磁力Hcについては、いずれの合金も3.6 A/m以下であり、軟磁気特性に優れていることがわかる。

【0108】以上より、Coの組成比が5~17.5原子%の範囲の合金は40K以上のΔTxを示しており、非晶質形成能が高いことがわかる。また、Coの組成比が7.5~12.5原子%の範囲の合金は、飽和磁化Is、保磁力Hc、キュリー温度Tc、ΔTx及びTg/Tmがいずれも優れた値を示しており、熱的安定性、非晶質形成能及び軟磁気特性に優れていることがわかる。特にこれらのなかでもCoを10原子%含む合金が、最も優れた特性を示すことがわかる。

【0109】(実験例7:鋳造体の製造)Fe、Co及びGaと、Fe-C合金、Fe-P合金及びBを原料としてそれぞれ所定量秤量し、減圧Ar雰囲気下においてこ

れらの原料を髙周波誘導加熱装置で溶解し、Fe75—t CotGa5P12C4B4(t=10, 12, 5, 15)なる組成のインゴットを作製した。このインゴットをるつぼ内で溶解して溶湯とし、この溶湯をCu製の鋳造型に流し込んで冷却することにより、非晶質軟磁性合金からなる鋳造体を得た。各鋳造体は、長さ25mm、太さ1,5mmの断面視円形の線状の鋳造体であった。

【0110】得られた各鋳造体について、光学顕微鏡により組織の観察を行った。また、各鋳造体について、DSC測定(示差走査熱量測定)を行い、キュリー温度Tc、ガラス遷移温度Tg、結晶化開始温度Txを求めた。DSC測定の昇温速度は0.67K/秒とした。図24にDSC曲線を示す。

【O111】各鋳造体の表面はいずれも金属光沢を示し、また表面の凹凸も少なく、均一な性状を示している。鋳造体の断面観察でも鋳造体の中心部分まで金属光沢を示しており、内部まで均一な状態である。また各断面に対してX線回折を行っても結晶質相の存在を示すが明した。また、図24から明らかなように、各鋳造とが行った。であることがわかないまた、これらの鋳造体の飽和磁化を測定したとが高いずれも1、3Tの高い磁化を有していることがわかる。また、これらの鋳造体の飽和磁化を測定したとが高いずれも1、3Tの高い磁化を有していることが判まないがれた。従って上記組成の非晶質軟磁性合金は、高い大きないがのを得ることができることが明らかになった。

【0112】(実験例8:単ロール法及び双ロール法による合金の製造)Fe、Co及びGaと、Fe-C合金、Fe-P合金及びBを原料としてそれぞれ所定量秤量し、減圧Ar雰囲気下においてこれらの原料を高周波誘導加熱装置で溶解し、種々の組成のインゴットを作製した。このインゴットをるつぼ内に入れて溶解し、減圧Ar雰囲気下でるつぼのノズルから回転しているロールに溶湯を吹き出して急冷する単ロール法により、Fe65Co10Ga5P12C4B4なる組成の幅1mmの急冷厚板材を得た。

【0113】また、上記のインゴットを別のるつぼ内に入れて溶解し、減圧Ar雰囲気下でるつぼのノズルから

回転している2つのロールの間に溶湯を吹き出して急冷する双ロール法により、Fe65Co10Ga5P12C4B4なる組成の幅2mmの急冷厚板材を得た。双ロール法での製造条件は、ロールの直径を140mmとし、200ロールの間隔を $0.05\sim0.12mm$ とし、01ールの回転数を140mmとし、140mmとのの回転数を140mmとのの可能数を140mmとのの目標を140mmとの目標を140mmとのの目標を140mmとの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を140mmとのの目標を1

【0114】得られた急冷厚板材を、623Kで1.8ks(350℃で30分間)、623Kで3.6ks(350℃で60分間)、673Kで600s(400℃で10分間)、673Kで1.2ks(400℃で20分間)、723Kで300s(450℃で5分間)、723Kで600s(450℃で10分間)、723Kで900s(450℃で15分間)の各条件で熱処理することにより、実施例24~30の非晶質軟磁性合金の厚板材を得た。尚、実施例24~28の厚板材は単ロール法により

製造し、実施例29及び30の厚板材は双ロール法により製造した。

【0115】得られた非晶質軟磁性合金の厚板材の組織の状態を、X線回折法により測定した。結果を表8に示す。また図25に実施例30の厚板材のX線回折測定結果を示す。また、得られた非晶質軟磁性合金の厚板材についてDSC測定(示差走査熱量測定)を行い、キュリー温度Tc、ガラス遷移温度Tg、結晶化開始温度Tx及び過冷却液体の温度間隔ΔTxを求めた。DSC測定の昇温速度は0.67K/秒とした。結果を表8に併せて示す。また図26に実施例27及び実施例30の厚板材のDSC曲線を示す。更に、得られた非晶質軟磁性合金の厚板材について、飽和磁化Is、保磁力Hc及び1kHzにおける実効透磁率μeを測定した。結果を表9に示す。

[0116]

【表8】

	製造方法	急冷薄帯の組織状態	厚さ(µm)	Tg (K)	Tx (K)	ΔTx (K)	Tg/Tm	Tc (K)
実施例24	単ロール	非晶質相	27	731	789	58	0.6	639
実施例25	単ロール	非晶質相	85	731	788	57	0.6	641
実施例26	単ロール	非晶質相	162	732	788	55	0.6	641
実施例27	単ロール	非晶質相	215	733	789	56	0.6	642
実施例28	単ロール	非晶質相+結晶質相	234	731	778	47	0.6	639
実施例29	双ロール	非晶質相	229	733	790	57	0.6	642
実施例30	双ロール	非晶質相	300	733	789	56	0.6	643

	熱処理なし Bs(T) Hc(A/m) 透磁率,ue						
実施例24	1.2	9.7	1400				
英施例25	1.2	4.1	4000				
実施例26	1.22	3.2	2300				
奥施例27	1.19	3.5	2600				
奥施例28	1.16	39.9	1800				
実施例29	1.19	9.6	-				
実施例30	1.22	8.8	+				

	[熱処理あり(熱処理温度)熱処理時間)										
	62	23К	623K	673K	673K	723K	723K	723K				
	1.8ks		3.6ks	600s	1.2ks	300s	600s	900s				
	Hc(A/m)	97、外招賴	Hc(A/m)	Hc(A/m)	Hc(A/m)	Hc(A/m)	Hc(A/m)	Hc(A/m)				
実施例24	6.9	4400	10.3	-	-	-	_	3				
実施例25	3.3	4000	-	-	-	-	-	-				
実施例26	3.2	2200	ļ -	-	-	-	_	-				
実施例27	3.1	2400	-	-	-	3.5	3.5	3.2				
実施例28	-	-	-	-	-	-	_	-				
実施例29	6.7	-	8.5	5.7	7.2	7.3	4.3	3.3				
実施例30	_		-	-	-	~	-	3				

【0118】(単ロール法により製造した厚板材)表8 に示すように、単ロール法では厚さが27μm(実施例 24) から234 µm (実施例28) までの厚板材が得 られたが、実施例28の薄帯は組織中に結晶質相が折出 した。実施例28の厚板材は、結晶質相の析出によって Δ Txが実施例24~27に比べて10K程度小さくな っており、また表9に示すように熱処理前の状態で保磁 力が約40A/mを示しており、磁気特性が劣化してい ることがわかる。実施例28の厚板材は、厚さが234 μmと比較的厚く、しかも冷却能力が比較的小さな単口 ール法により製造したため、溶湯の急冷が不十分となっ て結晶質相が析出し、磁気特性が劣化したものと考えら れる。また、表8及び表9に示すように、実施例24~ 27の厚板材はいずれも非晶質相単相組織からなり、ま た熱処理なしの状態で比較的良好な磁気特性を示してい る。実施例24の1kHzにおける実効透磁率μeがや や低めだが、623K、1.8ksの熱処理後で1kH zでの実効透磁率が4400まで向上しており、他の厚 板材と遜色ない磁気特性を示している。

【 O 1 1 9】 (双ロール法により製造した厚板材) 表 8 及び図 2 5 に示すように、双ロール法では厚さが 2 2 9 μm (実施例 2 9) から 3 O O μm (実施例 3 O) の非晶質単相組織からなる厚板材が得られている。特に、実施例 2 9 及び 3 O の厚板材は、単ロール法で得た実施例 2 8 の厚板材よりも大きな厚さであるにもかかわらず、結晶質相の析出が一切観察されていない。また Δ T x も 表 8 及び図 2 6 に示すように実施例 2 4 ~ 2 7 と同程度である。これは、2 つの冷却ロールを用いて厚板材の両面から冷却する双ロール法が、1 つの冷却ロールで厚板材の片面のみを冷却する単ロール法よりも冷却能が高いために、大きな厚さの厚板材でも合金組織の内部まで急

冷することができるためと考えられる。

【0120】尚、双ロール法による非晶質合金薄帯の製造は、これまで幾度となく試されてきたが、単ロール法に比較して溶湯の詰まりが多発し、また薄帯が得られたとしても厚さ等が不均一なものしか得られず、更に最近な製造条件の設定も困難であり、量産性に劣るといの優別側が以前から指摘されていて、従来から冷却能に優れることが知られているにも関わらず実際にはほとんどれることが知られているにも関わらず実際にはほとんどれることが知られているからAIを除去してのaを増量し、更にCoを添加することにより、合金を出度が従来の金属ガラス合金からAIを除去してるの粘度が従来の金属ガラス合金の溶湯よりも低くなるともに非晶質形成能が向上したために、双ロール法による300μmの厚さの合金厚板材の製造が可能になった。

【0121】磁気特性は表9に示すように、実施例29の合金厚板材について、熱処理温度が高かくなるにつれて保磁力が低下し、軟磁気特性が向上していることがわかる。この現象は、双ロール法により製造された急冷厚板材に内部応力が残存し、この内部応力が熱処理により緩和されるにつれて磁気特性が向上したためと考えられる。

[0122]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明の非晶質軟磁性合金は、磁性を示すFeと、非晶質形成能を有するGaと、Gaと同様に非晶質形成能を有する元素Qを具備しているので、非晶質相を主相とするとともに軟磁気特性を示す非晶質軟磁性合金を構成することができ、またGaは同時にキュリー温度を低下させる作用があるので、各種磁気特性の熱的安定性が高い非晶質軟磁性合金を構成できる。

【0123】また本発明の非晶質軟磁性合金は、20K以上の過冷却液体の温度間隔 ΔTxを有する金属ガラス合金であるので、溶湯を冷却して非晶質相を形成させる際に、比較的遅い冷却速度でも非晶質相を形成させることができ、薄帯よりも肉厚なパルク状とすることができる。特に合金の溶湯を用いて鋳造法や射出成形法を適用することにより、パルク状の鋳造体や射出成形体を構成できる。

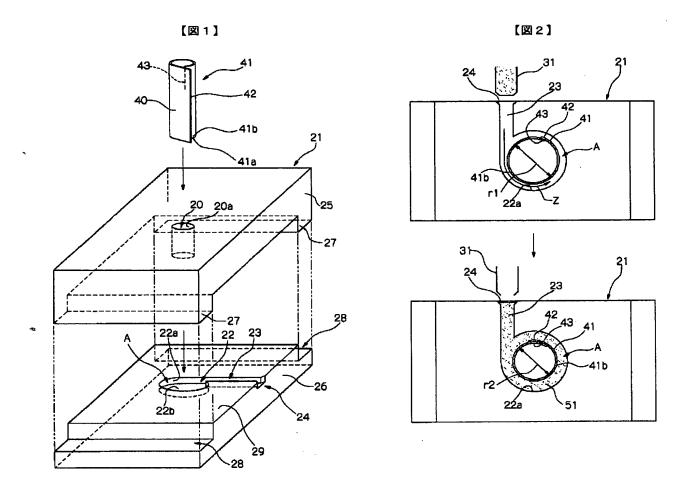
【図面の簡単な説明】

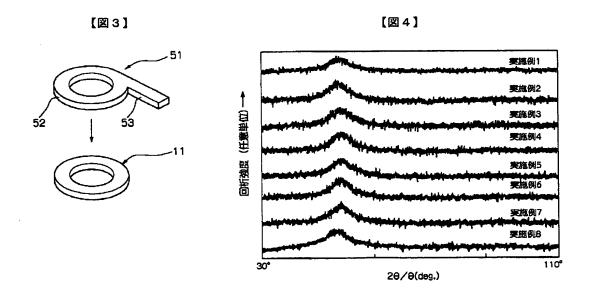
- 【図1】 本発明の非晶質軟磁性合金の射出成形体を 製造する際に用いる成形金型の一例を示す斜視図であ る。
- 【図2】 図1に示す成形金型を用いた本発明の非晶 質軟磁性合金の射出成形体の製造方法を説明するための 模式図である。
- 【図3】 図1に示す成形金型を用いて得られた本発明の非晶質軟磁性合金の射出成形体及び射出成形前駆体を示す説明する斜視図である。
- 【図4】 実施例1~実施例8の非晶質軟磁性合金の 薄帯のX線回折パターンを示す図である。
- 【図5】 実施例9~実施例17の非晶質軟磁性合金 の薄帯のX線回折パターンを示す図である。
- 【図6】 実施例14及び比較例1の非晶質軟磁性合金の薄帯のDSC曲線を示す図である。
- 【図7】 Fe80-xGaxP12C4B4(ただしx=0、 1、2、3、4、5)なる組成の非晶質軟磁性合金の薄 帯のDSC曲線を示す図である。
- 【図8】 Fe80-xGaxP12C4B4(ただし×=0、 1、2、3、4、5)なる組成の非晶質軟磁性合金の薄 帯の保磁力(Hc)及び磁歪定数(λs)のGa量の依 存性を示すグラフである。
- 【図9】 Fe80-xGa $_x$ P1 $_2$ C4B4(ただし $_x$ =0、1、2、3、4、5)なる組成の非晶質軟磁性合金の薄帯の飽和磁化(σ s)のGa量の依存性を示すグラフである。
- 【図10】 Fe70Ga7(PSi)_VCzB_Wなる組成の 非晶質軟磁性合金の薄帯のガラス遷移温度 Tgの組成依 存性を示す三角組成図である。
- 【図11】 Fe70Ga7(PSi)_VCzB_Wなる組成の 非晶質軟磁性合金の薄帯の結晶化開始温度 Txの組成依 存性を示す三角組成図である。

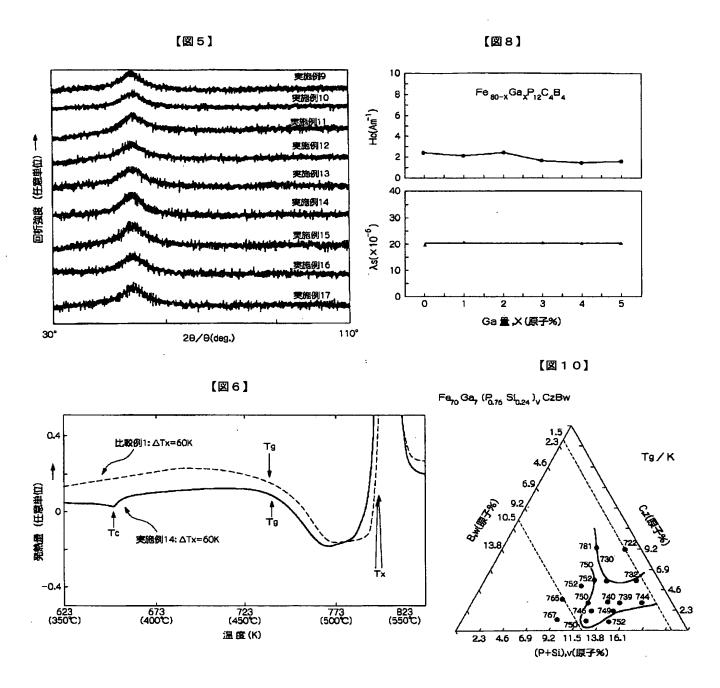
- 【図12】 Fe70Ga7(PSi)_VC_ZB_Wなる組成の 非晶質軟磁性合金の薄帯の過冷却液体の温度間隔ΔTx の組成依存性を示す三角組成図である。
- 【図13】 Fe70Ga7(PSi)_VC_ZB_Wなる組成の 非晶質軟磁性合金の薄帯の融点 Tmの組成依存性を示す 三角組成図である。
- 【図14】 Fe70Ga7(PSi)_VCzB_Wなる組成の 非晶質軟磁性合金の薄帯のTg/Tmの組成依存性を示す 三角組成図である。
- 【図15】 $Fe70Ga7(PSi)_VC_ZB_W$ なる組成の非晶質軟磁性合金の薄帯のキュリー温度Tcの組成依存性を示す三角組成図である。
- 【図16】 $Fe70Ga7(PSi)_VC_ZB_W$ なる組成の 非晶質軟磁性合金の薄帯の飽和磁化(σ s)の組成依存 性を示す三角組成図である。
- 【図17】 実施例18〜実施例20の非晶質軟磁性 合金の薄帯及び鋳造体のX線回折パターンを示す図であ る。
- 【図18】 実施例21~実施例22の非晶質軟磁性 合金の射出成形体のX線回折パターンを示す図である。
- 【図19】 実施例23の非晶質軟磁性合金の薄帯の DSC曲線を示す図である。
- 【図20】 実施例21の非晶質軟磁性合金の射出成形体のDSC曲線を示す図である。
- 【図21】 Fe75-tCotGa5P12C4B4なる組成の非晶質軟磁性合金薄帯の融点TmのCo組成比依存性を示すグラフである。
- 【図22】 Fe75-tCotGa5P12C4B4なる組成の非晶質軟磁性合金薄帯のDSC曲線を示す図である。
- 【図23】 Fe75-tCotGa5P12C4B4なる組成の非晶質軟磁性合金薄帯のI-H曲線を示す図である。
- 【図24】 Fe75-tCotGa5P12C4B4なる組成の非晶質軟磁性合金の鋳造体のDSC曲線を示す図である。
- 【図25】 実施例30の非晶質軟磁性合金の厚板材のX線回折パターンを示す図である。
- 【図26】 実施例27及び実施例30の非晶質軟磁性合金の厚板材のDSC曲線を示す図である。

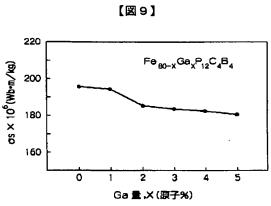
【符号の説明】

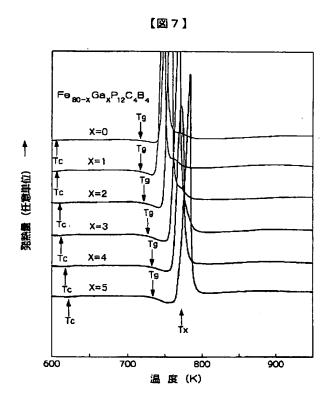
11 射出成形体

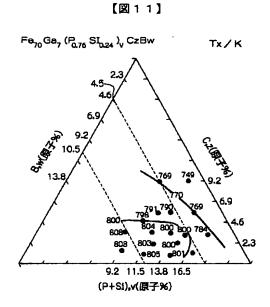


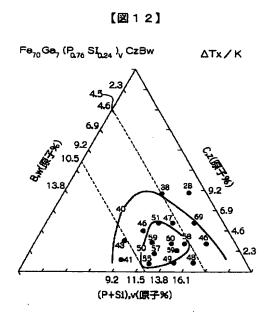


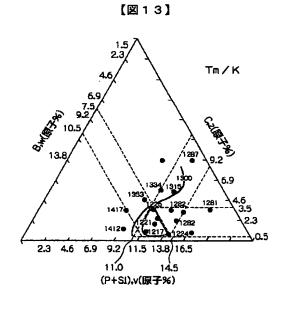






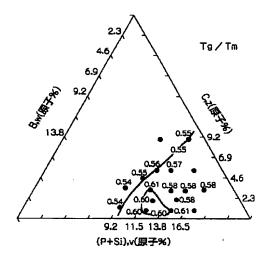






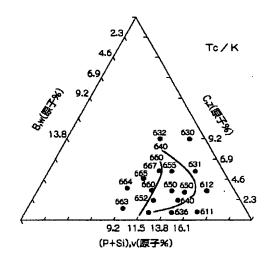
【図14】

 $Fe_{70}Ga_7 (P_{0.76}Si_{0.24})_V CzBw$



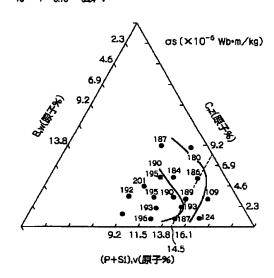
[図15]

 $\operatorname{Fe_{70}}\operatorname{Ga_7}\left(\operatorname{P_{0.76}}\operatorname{Si_{0.24}}\right)_{\operatorname{V}}\operatorname{CzBw}$

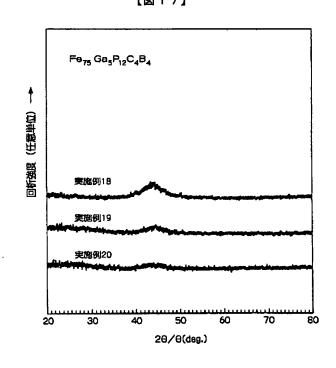


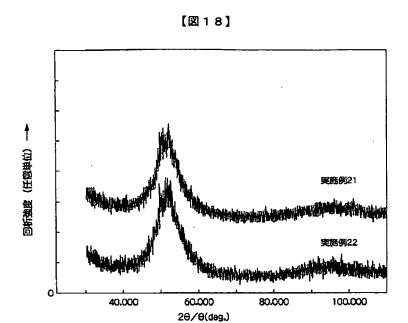
【図16】

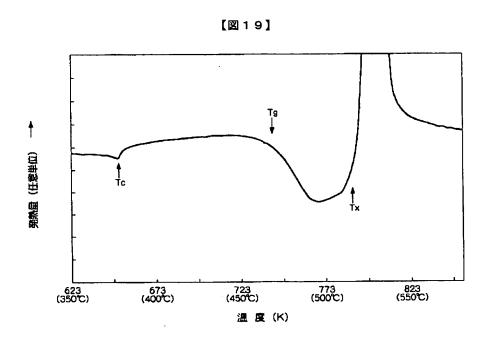
Fe₇₀ Ga, (P_{0.76} Si_{0.24}), CzBw

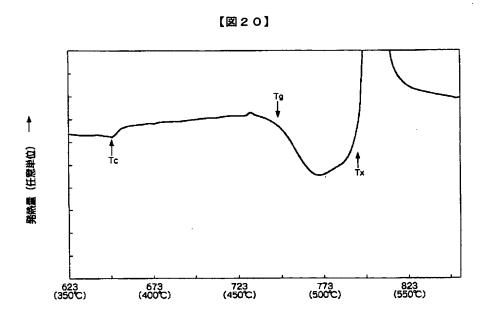


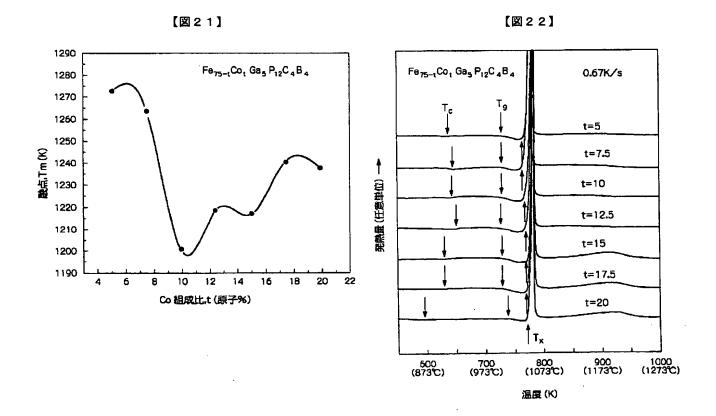
【図17】

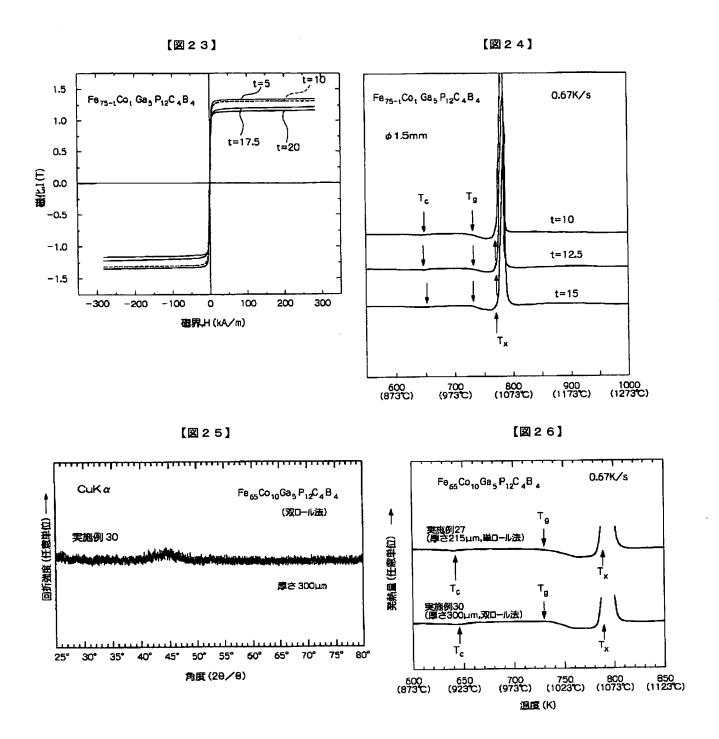












フロントページの続き

(72) 発明者 沈 宝龍

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプ

ス電気株式会社内

(72) 発明者 小柴 寿人

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプ ス電気株式会社内 (72) 発明者 水嶋 隆夫

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプ ス電気株式会社内

(72) 発明者 五十嵐 一聡

東京都大田区鸖谷大塚町1番7号 アルプ ス電気株式会社内 (72) 発明者 福村 弘明 東京都大田区雷谷大塚町 1 番 7 号 アルプ

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプ ス電気株式会社内 (72) 発明者 井上 明久

宮城県仙台市青葉区川内元支倉35番地 川内住宅11-806

Fターム(参考) 5E041 AA11 AA19 BD03 CA02 NN01